

2024年度 第3回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日時： 2024年10月23日(水) 13:00 ~ 15:55 講演会
15:55 ~ 18:00 ポスターセッション・名刺交換会

会場： 日本電信電話株式会社 厚木研究開発センタ 1号館1F プレゼンテーションルーム
協力： 株式会社オプトロニクス社、株式会社イーエクス プレス

☆☆☆ シリコンフォトニクス・異種材料集積技術 ☆☆☆

講演プログラム

(講演順は変更される場合があります)

13:00 ~ 13:05

事務連絡・幹事挨拶

13:05 ~ 13:55

ポリマー光再配線を用いた光電融合実装技術の研究開発

国立研究開発法人産業技術総合研究所
研究員
中村 文

13:55 ~ 14:05

休憩

14:05 ~ 14:55

転写プリント法を用いたハイブリッド光集積の開拓

慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科
准教授
太田 泰友

14:55 ~ 15:05

休憩

15:05 ~ 15:55

薄膜LN光変調器による高集積シリコンフォトニクスデバイスの広帯域化

富士通オプティカルコンポーネンツ株式会社 オプティカルコンポーネンツ事業部
マネージャー
牧野 俊太郎

15:55 ~ 18:00

ポスターセッション・名刺交換会(※会場にて懇親会(無料)を開催いたします)

担当幹事： 日本ルメンタム株式会社
日本電信電話株式会社

足立 光一郎
開 達郎

事務局： 一般財団法人光産業技術振興協会

耕田 浩、浅香 公雄

お申込み・お問合せは事務局まで。E-mail: pdevice@oitda.or.jp (を@に変更して下さい)、TEL: 03-5225-6431(代)